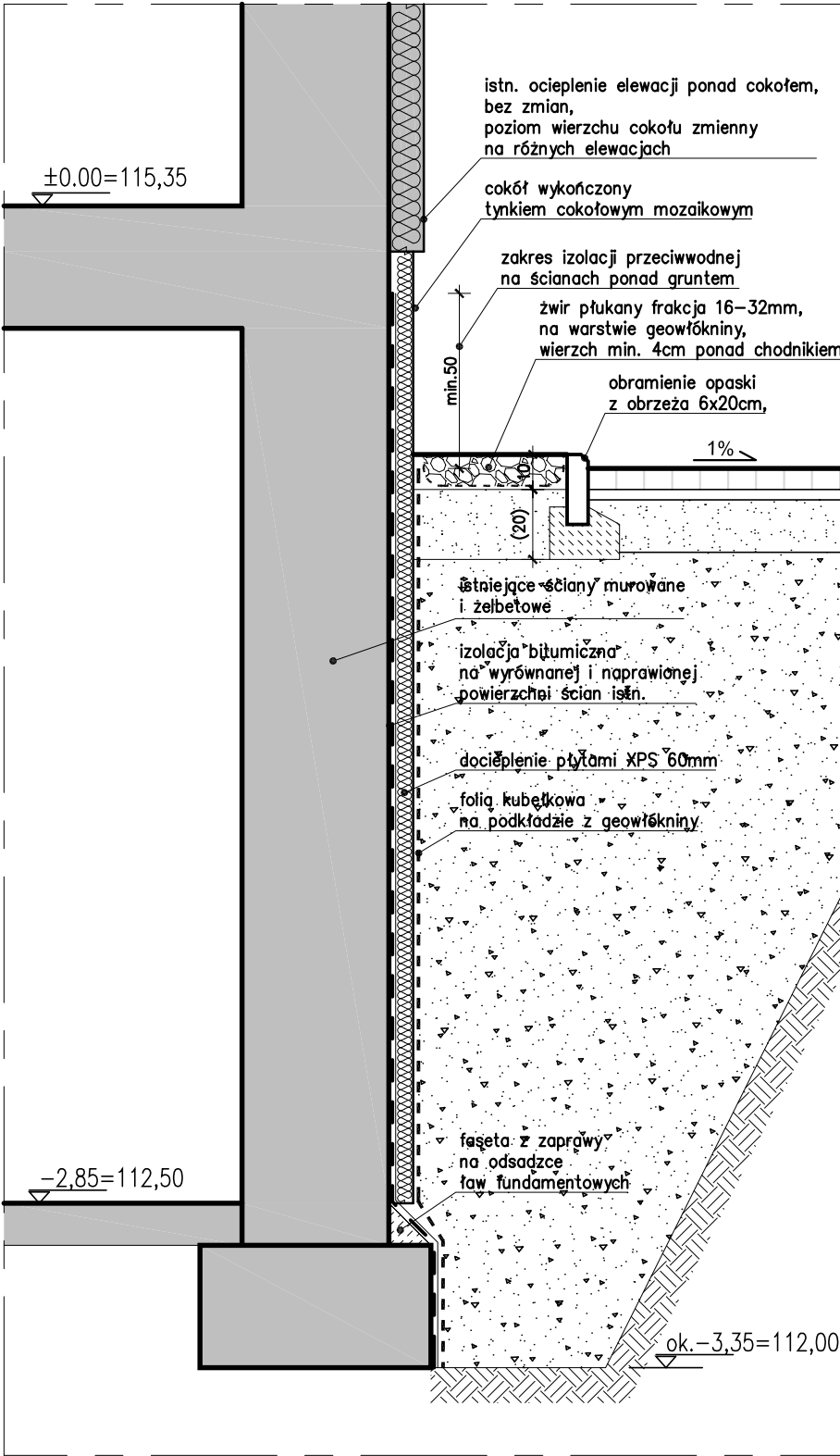
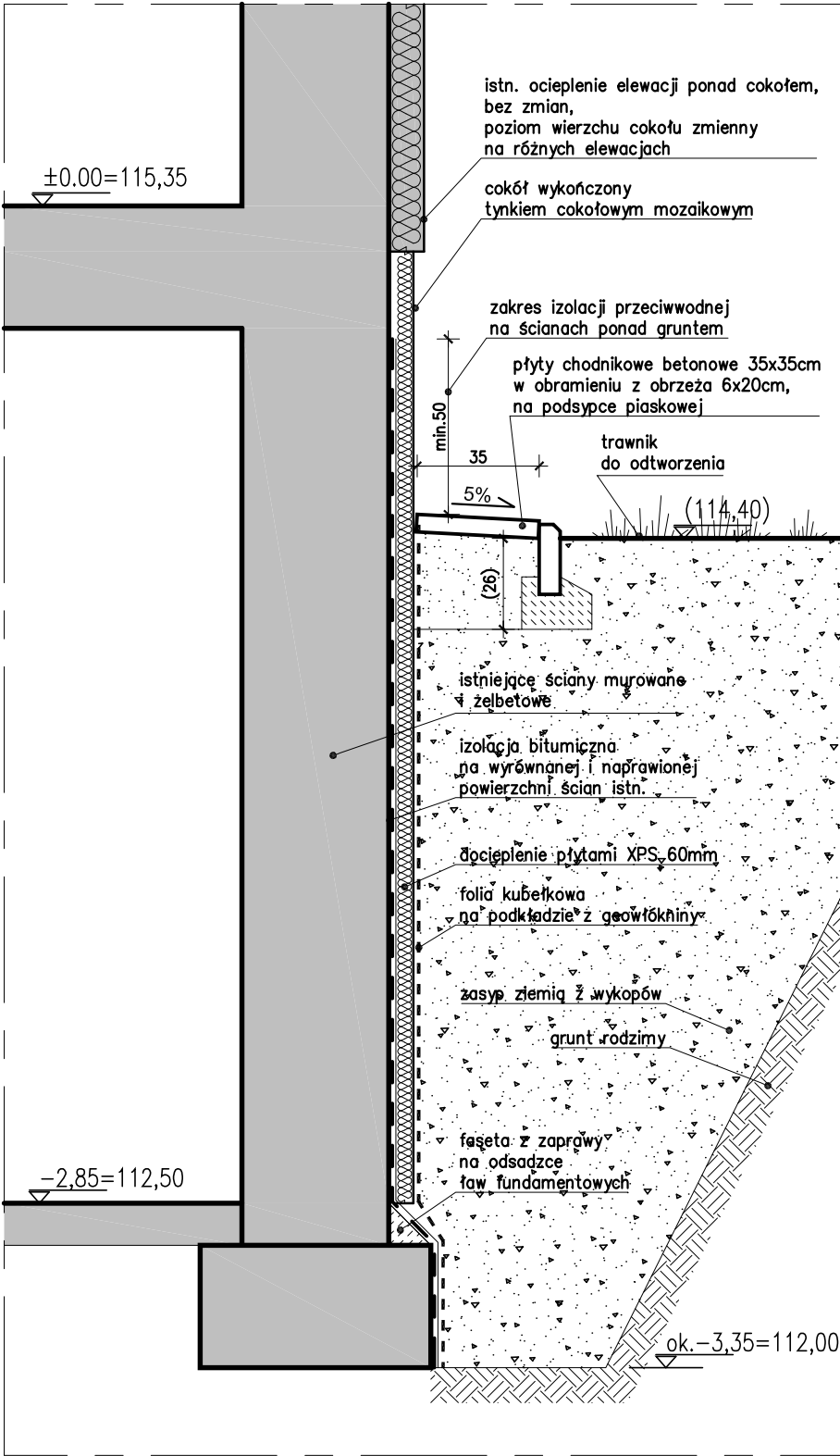


Detal A-1
ściana bez okien w obrysie chodników



Detal A-2
ściana w obrysie chodników z opaską żwirową



Detal A-3
ściana bez okien w obrysie trawników

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	WYDZIAŁ INSTALACJI BUDOWLANYCH HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20		
INWESTYCJA:	ODWOJNIENIE TERENU I IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej ul. Nowowiejska 15/19 w Warszawie dz. ew. nr 11, obręb 5-05-08		
INWESTOR:	POLITECHNIKA WARSZAWSKA Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY (techniczny)		
RYSunEK:	IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC DETALE A1 - A3		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI		
mgr inż. arch. Bartłomiej Woźnicki	MA 010/06		
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. arch. Bartosz Zdanowicz	MA 089/04		
DATA: 25.01.2023	SKALA: 1:20	NUMER RYS: A-05	
Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten rysunek objęty jest PRAWEM AUTORSKIM. Nie wolno kopiować bez zgody autorów. Nie składować wymiarów z rysunku. Rozpatrywać łącznie z opisem.			